特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審查報告

REC'D 16 SEP 2004
WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の啓類記号 JBS-38-PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。								
1 =====================================	国際出願日 (日.月.年) 17.07.2003 (母.月.年) 30.07.2002								
国際特許分類(IPC) Int. Cl' C23C14/	34, C04B35/56								
出願人(氏名又は名称) 株式会社ブリヂストン									
2. この国際予備審査報告は、この表紙を 区の国際予備審査報告には、附加 査機関に対してした訂正を含む。 (PCT規則70.16及びPCT典									
この附属書類は、全部で 1 ページである。 3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 I 区 国際予備審査報告の基礎 II 一 優先権 III 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 IV 一 発明の単一性の欠如 V 区 P C T 3 5 条(2) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI 」 ある種の引用文献 VI 」 国際出願の不備 VII 」 国際出願に対する意見									
国際予備審査の請求告を受理した日 19.12.2003	国際予備審査報告を作成した日 25.08.2004								
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区役が関三丁目4番	特許庁審査官(権限のある職員) 4G 9157 前田 仁志								

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/09096

ī.	I. 国際予備審査報告の基礎								
1. この国際予備審査報告は下配の出願背類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)									
[出願時の国際出願事類								
[×	明細書 明細書 明細書	第第第	1-16	ページ、	、出願時に提出されたもの 、国際予備審査の簡求むと共に提出されたもの 、付の書簡と共に提出されたもの			
[×	簡求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第第			、出願時に提出されたもの 、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 、 <u>08.06.2004</u> 付の 書 簡と共に提出されたもの			
		図面 図面	第第第		ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	、出願時に提出されたもの 、国際予備審査の請求むと共に提出されたもの 、付の書簡と共に提出されたもの			
				D部分 第 D部分 第 D部分 第	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、	、出願時に提出されたもの 、国際予備審査の請求ቔと共に提出されたもの 、 付の書簡と共に提出されたもの			
2.		上記の出願書類	質の言	宮語は、下記に示す場	合を除くほか、こ	の国際出願の言語である。			
	-			記の言語である					
□ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語									
3.	3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。								
	この国際出願に含まれる書面による配列表								
				「と共に提出された磁」 の国際予備審査(主		配列表 提出された街面による配列表			
		出願後に	:, :	の国際予備審査(ま	たは調査)機関に批	提出された磁気ディスクによる配列表			
'					表が出願時における	る国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳え			
ります。									
4.		補正により、 別細鸖	下記	の審類が削除された。 		ページ			
	H		第			項			
		図面	図	面の第		ベージ/図			
5.		れるので、	その	査報告は、補充欄にえ 補正がされなかった。 判断の際に考慮しなり	ものとして作成した	Eが出願時における開示の範囲を超えてされたものと認め t。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は &告に添付する。)			



国際出願番号 PCT/JP03/09096

国際工作権金報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・								
V. 新規性、進歩性又は産業上の 文献及び説明	利用可能性についての法第12	条(PCT35条(2))に定める見解、それ	れを 要付ける					
1. 見解								
新規性(N)	請求の施囲 請求の範囲	1-7	有 無					
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-7	有 無					
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-7	有 無					
2. 文献及び説明(PCT規則70	. 7)	•						
第3欄57-6 文献2:JP 5-33 1993.12 文献3:JP 2-11 1990.04 文献4:JP 60-8	. 17, 第1欄第5- 0行, 第4欄第34- 9057 A (株式会 . 21, 特許請求の軍 1663 A (イーク . 24, 特許請求の軍 0295 A (住友電	- 1 2 行,第 2 欄第 2 3 − 3 1 1 - 4 0 行,第 2 表,特許請求の 会社ブリヂストン) 6囲,段落番号 1 4 ブル工業株式会社)	吨 进					
ら進歩性を有しない。 文献1のケイ素源とし 化ケイ素スパッタリンク で焼結体を形成する文献 また、文献1には、粉 なったピークを有する2 ケイ素粉末として、最素	、て不純物含有量が 5 g 「ターゲットに、炭化り (2 - 4を適用すること)体の充填密度を向上す 、種類の炭化ケイ素粉 類粒1.7~2.7μm	限告に引用された文献1と文献ppm以下である高純度物質を 方イ素とケイ素から反応焼結法とは、当業者にとってなる。 で表がらてなる場合で表 があるといるでである。 であることも記載でいた。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	用いれ 利用 る 分 、 ル ル の の の の の の の の の の の の の の の の の					
		·						

請求の範囲

1. 炭化ケイ素とケイ素を含有する材料から形成され、かつ炭化ケイ素の体 積比率(%)=炭化ケイ素の全体積/(炭化ケイ素の全体積+ケイ素の全体積)×100とした場合の炭化ケイ素の体積比率が50%~70%であるスパッ タリングターゲット。

5

- 2. 炭化ケイ素の体積比率が55%~65%である請求項1に記載のスパッタリングターゲット。
- 3. 前記炭化ケイ素とケイ素を含有する材料は反応焼結法で作製されたもの 10 である請求項1又は2に記載のスパッタリングターゲット。
 - 4. 前記ケイ素に含まれる不純物の重量比率が 0. 01%以下である請求項 1~3のいずれか1項に記載のスパッタリングターゲット。
 - 5. (追加) 体積抵抗が3. $0 \times 10^3 \Omega \cdot c$ m以下である請求項 $1 \sim 4$ のいずれか1項に記載のスパッタリングターゲット。
- 15 6. (追加) 前記炭化ケイ素粉末としては、最頻粒 1. $7 \sim 2$. 7μ mの炭化ケイ素粉末と、最頻粒 1 0. $5 \sim 2$ 1. 5μ mの炭化ケイ素粉末とを混合したものが用いられる請求項 $1 \sim 5$ のいずれか 1 項に記載のスパッタリングターゲット。
 - 7. (追加) (1) 最頻粒1. 7~2. 7 μ m の炭化ケイ素粉末、最頻粒1
- 20 0.5~21.5μmの炭化ケイ素粉末を混合した炭化ケイ素粉末と、炭素源とを溶媒中に加え、分散し、スラリー状の混合粉体を製造する工程と、(2)得られた混合粉体を成形型に流し込み乾燥させてグリーン体を得る工程と、(3)得られたグリーン体を真空雰囲気又は不活性ガス雰囲気下1200~1800℃で仮焼して仮焼体を得る工程と、(4)得られた仮焼体に毛細管現象により溶融した金属シリコンを含浸させ、前記仮焼体中の遊離炭素と毛細管現象により前記仮焼体中に吸い上げられたシリコンとを反応させることにより炭化ケイ素体を得る工程と、を有するスパッタリングターゲットの製造方法。